# 空洞が存在する土壌内の浸透流に関する解析解の導出

中央大学	学生会員	○岡田	和晃
中央大学	フェロー会員	山日	日正

## 1. はじめに

土壌内に空洞が存在する場合における浸透流につい て知ることは、降雨流出機構や地下水流れを解析する 上で非常に重要である. 例えば佐藤ら<sup>1)</sup>は飽和土中に開 けられた井戸が周りの流速場に与える影響を定量的に 評価することを目的として、流速場に関してポテンシ ャル理論と等角写像を用いて解析を行い,理論と実験 の比較を行った. 佐藤ら いは井戸の内部にも流れが生 ずる条件で Helle-Shaw 流れ実験及び数値計算を行い, 井戸内の流速は井戸外の一様流速の2倍となること、 円井戸の中心から半径の2倍程度離れたところの流線 が井戸内に引き込まれていること、一様流に垂直な細 長い楕円井戸において井戸内の流速は楕円が細くなる ほど正円の場合より遅くなり, 楕円井戸の厚み比(=短 軸長/長軸長)が小さくなるにつれ井戸内の流速が井戸 外の一様流速に漸近することを示した.本研究におい て筆者らは、土壌内に空洞が存在し、空洞内部には流 れが生じない場合の浸透流について、流線の形状およ び空洞への流入量を明らかにするため, 連続式とダル シー則を基礎方程式とし、ポテンシャル理論に基づい た土壌内の流れに関する解析解を導出した.

#### 2. 基礎方程式

本研究では、図-1 に示す正円の空洞が存在する土壌 中の水平な流れについて解く.基礎方程式として式(1) に示す連続式と式(2)に示すダルシー則を用いる.

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \tag{1}$$

$$u = -ki_x, v = -ki_y \tag{2}$$

ここに *u*: *x* 方向の流速, *v*: *y* 方向の流速,

k: 透水係数, *i<sub>x</sub>*: *x* 方向の動水勾配, *i<sub>y</sub>*: *y* 方向の動水 勾配とする.式(2)において *i<sub>x</sub>*, *i<sub>y</sub>*をピエゾ水頭を用いて 表すと式(3)を得る.ここで*z*:位置水頭, ρ:水の密度,

$$i_x = \frac{\partial}{\partial x} \left( z + \frac{p}{\rho g} \right), \qquad i_y = \frac{\partial}{\partial y} \left( z + \frac{p}{\rho g} \right)$$
(3)

キーワード 地下水,ダルシー則,ポテンシャル理論

連絡先 〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27 中央大学理工学研究科 TEL: 03-3817-1805 E-mail: a15.fchg@g.chuo-u.ac.jp

II-47



**図-1** 空洞が存在する土壌中の流れ場 g:重力加速度,p:圧力とする.

kは常に一定とし、地下水の流速は非常に遅いことから渦はないとすると、式(2)、式(3)を式(1)に代入して式(4)を得る.

$$\frac{\partial^2 \phi(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi(x, y)}{\partial y^2} = 0$$
  

$$\pm \hbar z \, l \pm \nabla^2 \phi(x, y) = 0, \qquad (4)$$
  

$$(\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2})$$

ここで  $\phi(x, y)$ : 流れの速度ポテンシャルとする.

また,地盤内に一様な流れが存在する場に,空洞が 存在することによって *φ*(*x*, *y*)が変化すると考えると, **図-1** における *φ*(*x*, *y*)は式(5)のように表せる.

$$\phi(x, y) = -Ux + k\phi_a + \phi_b(x, y) \tag{5}$$

なお U: 一様流の流速,  $\phi_a$ : 空洞の中心から地表面までの距離,  $\phi_b$ :空洞の存在による速度ポテンシャルとする.

#### 3. 解析解の導出

式(5)の右辺第3項について,極座標系で表し変数分離を行うと式(6)のように表せる.

$$\phi_b(x, y) = \phi_b(r, \theta) = R(r)T(\theta)$$
(6)

式(6)を式(4)に代入することで式(7)を得る.  $abla^2\phi_b(r,\theta)$ 

$$=\frac{1}{R(r)}\left(r\frac{dR(r)}{dr}+r^{2}\frac{d^{2}R(r)}{dr^{2}}\right)+\frac{1}{T(\theta)}\frac{d^{2}T(\theta)}{d\theta^{2}}(=0)$$
(7)

式(7)の右辺第1項及び右辺第2項について, n<sup>2</sup>という 定数を用いて式(8)及び式(9)の様に表せる.

$$r\frac{dR(r)}{dr} + r^2\frac{d^2R(r)}{dr^2} = n^2R(r)$$
 (8)

$$\frac{d^2 T(\theta)}{d\theta^2} = -n^2 T(\theta) \tag{9}$$

式(8)及び式(9)を解くことで、式(10)を得る.

$$\phi_b(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)(c_n r^n + d_n r^{-n}) \qquad (10)$$
$$+ (a_0 \theta + b_0)(c_0 \log r + d_0)$$

なお, *a<sub>n</sub>*, *b<sub>n</sub>*, *c<sub>n</sub>*, *d<sub>n</sub>*, *a<sub>0</sub>*, *b<sub>0</sub>*, *c<sub>0</sub>*, *d<sub>0</sub>*:任意の数列とする. この時 *φ<sub>b</sub>*には 4 つの境界条件が考えられる.

- i) φ<sub>b</sub>の有界性より,空洞から無限に遠い地点では流 れや空洞の影響が生じないとすると,r→∞すなわ ち r<sub>∞</sub>で c<sub>n</sub>=0
- ii) 空洞は x 軸回りで対称なので, b<sub>n</sub>=0, a<sub>0</sub>=0
- iii) 空洞の円周上での圧力は大気圧に等しく、空洞の
   半径を *a* とすると φ<sub>b</sub>(a, θ)=0
- iv) i)より  $r_{\infty}$ において,  $\phi(\mathbf{r}_{\infty}, \theta) = k \phi_a$

式(10)において境界条件 i), ii)を考慮すると, 式(5)は極 座標系を用いて以下の様に表すことができる.

 $\phi(r,\theta) =$ 

$$-Ur\cos\theta + k\phi_a + \sum_{n=1}^{\infty} a_n d_n r^{-n}\cos n\theta + b_0 d_0 + b_0 c_0 \log r^{(11)}$$

式(11)において境界条件 iii)を考慮すると、式(12)を得る.  $\phi(r, \theta) =$ 

$$-U(r - \frac{a^2}{r})\cos\theta + k\phi_a + b_0d_0 + b_0c_0\log r$$
(12)

式(12)において境界条件 iv)を考慮すると、式(13)を得る.  $\phi(r, \theta) =$ 

$$-U(r - \frac{a^2}{r})\cos\theta + k\phi_a \frac{\log\frac{r}{a}}{\log\frac{r_{\max}}{a}}$$
(13)

式(13)を極座標系から直交座標系に書き直すと,式(14) を得る.

 $\phi(x,y) =$ 

$$-U(x - \frac{a^2 x}{x^2 + y^2}) + k\phi_a \frac{\log \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{a}}{\log \frac{r_{\text{max}}}{a}}$$
(14)

式(14)より,式(15),式(16)に示す*x*,*y*方向の流速*u*,*v*が 得られ,また式(17)のように流れ関数Ψ(*x*,*y*)を得る. また,式(14)を基に描画した流線が図-2である. なお計算条件として、U=1[m/day], k=1[m/day],  $\phi_a=100[m], a=10[m], r_{\infty}=10^{20}[m]とする.$  $\mu = -\frac{\partial \phi(x, y)}{\partial x}$ 

$$= -\frac{b\varphi(x,y)}{\partial x}$$

$$U(1 + \frac{2a^{2}x^{2}}{(x^{2} + y^{2})^{2}} + \frac{a^{2}}{x^{2} + y^{2}}) + \frac{k\phi_{a}x}{(x^{2} + y^{2})(\log\frac{a}{r_{\max}})}$$

$$V = -\frac{\partial\phi(x,y)}{\partial y}$$

$$= \frac{2a^{2}Uxy}{(x^{2} + y^{2})^{2}} + \frac{k\phi_{a}y}{(x^{2} + y^{2})(\log\frac{a}{r_{\max}})}$$

$$\psi(x,y) = \int_{-\infty}^{y} udy$$

$$= Uy + \frac{Ua^{2}y}{x^{2} + y^{2}} + \frac{k\phi_{a}\tan^{-1}(\frac{y}{x})}{\log(\frac{a}{x})}$$
(15)
(15)



図-2. 式(11)より描画した流線

### 4. まとめと展望

=

本研究において筆者らは、連続式とダルシー則及び ポテンシャル理論を用いて浸透流に関する解析解を導 出し、空洞が存在する土壌内における流れ場を示した. 図-2より、空洞に引き込まれる一様流の幅は約100mで、 空洞の半径の10倍程度となり、佐藤らの結果に比べ2 倍以上大きくなった.今後は様々な条件下で実験を行 い、実際の流れ場における空洞に引き込まれる一様流 の幅や流量を計測し解析解との比較を行う.

#### 参考文献

 佐藤智宏,江花亮,山田正:一様流中に置かれた井 戸が周りの流速場に与える影響,水文・水資源学会 研究発表会要旨集,第20回,2007